# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平7-273509

(43)公開日 平成7年(1995)10月20日

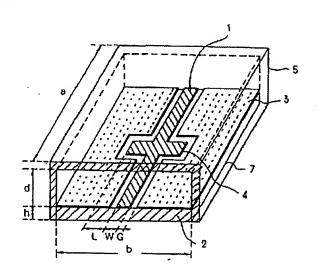
| (51) Int.Cl.* |       | 識別記号              | 庁内整理番号  | FΙ     |     |        |      |         |                       | 技術表示簡        |
|---------------|-------|-------------------|---------|--------|-----|--------|------|---------|-----------------------|--------------|
| H01P          | 3/08  |                   |         |        |     |        |      |         |                       |              |
|               | 1/00  | Z                 |         |        |     |        |      |         |                       |              |
| •             | 5/02  | Α                 |         |        |     |        |      |         |                       |              |
|               | 11/00 | G                 |         |        |     |        |      |         |                       |              |
| H 0 5 K       | 1/16  | С                 | 7726-4E |        |     |        |      |         |                       |              |
|               |       |                   | 審查請求    | 未請求    | 節求項 | の数6    | OL   | (全      | 6 頁)                  | 最終頁に統        |
| (21)出願番号      |       | <b>特願平6-65351</b> |         | (71)   | 出願人 | 000003 | 1078 |         |                       |              |
|               |       |                   |         |        |     | 株式会    | 社東芝  |         |                       |              |
| 22)出厲日        |       | 平成6年(1994)4月      |         |        |     |        |      | ∑堀川町    | 72 <del>22 li</del> b |              |
|               |       |                   |         | (72)   | 発明者 |        |      |         | - <b>,,</b> ,,,, •    |              |
|               |       |                   |         |        |     |        |      | 市幸区     | 实向小2                  | 芝町1番地 杉      |
|               |       |                   | •       |        |     |        | 東芝小  |         |                       |              |
|               |       |                   |         | (72) 5 | 発明者 | 吉永     |      |         | •                     |              |
|               |       |                   |         | ļ      | •   | 神奈川    | 県川崎  | 市幸区     | 面向小2                  | 芝町1番地 枝      |
|               |       |                   |         |        |     |        | 東芝小  |         |                       |              |
|               |       |                   | ,       | (72) § | 的背  | 安部     |      |         | • •                   |              |
|               |       |                   |         |        |     |        |      | 古幸区     | 小向東                   | 芝町1番地 梯      |
|               |       |                   | •       |        |     |        | 東芝小  |         |                       | was a man da |
|               |       |                   |         | (74) f | 人理力 | 弁理士    |      |         |                       |              |
|               |       |                   |         |        |     |        | , ., | THAT PA | •                     | •            |

# (54) 【発明の名称】 マイクロ波回路及び回路基板の製造方法

#### (57)【要約】

【目的】マイクロ波回路の不要共振を簡便な方法で低減させる。

【構成】表面にマイクロストリップ線路が形成され、裏面に接地導体7が形成される誘電体基板2において、マイクロストリップ線路1から所定の距離を離れて誘電体基板2表面上に形成される抵抗膜3及び誘電体基板2を収納するパッケージ5によりマイクロ波回路に発生する不要共振が低減される。



BEST AVAILABLE COP'

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 誘電体基板と、この誘電体基板表面上に 形成されるマイクロストリップ線路と、前記誘電体基板 裏面上に形成される接地導体と、前記マイクロストリッ プ線路に電気的に接触することなく所定の距離を隔てて 前記誘電体基板表面上に形成される抵抗膜と、前記誘電 体基板を収納するバッケージとを具備することを特徴と するマイクロ波回路。

【請求項2】 誘電体基板上に抵抗膜を積層して形成す る工程と、この抵抗膜上にフォト・レジストを塗布する 10 工程と、マイクロストリップ線路及びマイクロストリッ プ線路に接続される抵抗体及び不要共振軽減用抵抗膜の 形成予定部分をフォト・マスクによりマスキングするエ 程と、光を照射して感光させフォト・レジストを溶かす 工程と、前記フォト・レジストをマスクとして前記抵抗 膜を化学腐食させ、この部分の前記抵抗膜を取り去る工 程と、前記フォト・レジストを洗浄し、除去する工程 と、誘電体基板表面に再び、フォト・レジストを塗布し マイクロストリップ線路の形成予定部分以外の誘電体基 板表面をフォト・マスクによりマスキングする工程と、 光を照射し感光させフォト・レジストを溶かす工程と、 このフォト・レジストの溶け去った部分に導電体を蒸着 させ、マイクロストリップ線路を形成する工程と、この 誘電体基板表面からフォト・レジストを洗浄除去する工 程とを含み、前記マイクロストリップ線路に接続される 抵抗体、及び、前記マイクロストリップ線路に電気的に 接触することなく所定の距離を隔てて形成される不要共 振を軽減させる抵抗膜が同一工程内で同時に形成される ことを特徴とする回路基板の製造方法。

【請求項3】 前記光は、紫外線であることを特徴とす 30 る請求項2記載の回路基板の製造方法。

【請求項4】 前記化学腐食は、エッチングであることを特徴とする請求項2記載の回路基板の製造方法。

【請求項5】 前記導電体は、金(Au)であることを特徴とする請求項2記載の回路基板の製造方法。

【請求項6】 前記蒸着は、真空装置内で金属を加熱蒸着し、誘電体基板表面上に金属薄膜を形成させる真空蒸着法であることを特徴とする請求項2記載の回路基板の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、マイクロ波機器等に用いられるマイクロ波回路及び回路基板の製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】高周波回路において代表されるマイクロ 波回路は通常アルミナ等の基板上にマイクロストリップ 線路を用いた回路を形成し、これを金属のパッケージ内 に接地するが、そのパッケージ内でしばしば不要共振が 発生する、この不要共振は回路パターンの曲折部、不連 50

統部、接続部他での放射がパッケージ内で共振すること に起因している。図6は従来のマイクロ波回路の解析用 の一モデル図で、マイクロストリップ線路1にオープン スタブ4を接続した構造である。ここで、パッケージ内 空間の寸法は長さa=5.8㎜、幅b=8.6㎜、高さ d=3.0mと、とし、マイクロストリップ線路の基板 厚h=0.25㎜、基板の比誘電率εr=9.8、スト リップ幅W=0.25m、スタブ長し=0.86mとし た。この回路ではオープンスタブ長しが30GHzで入 /4(λは線路波長)となっており、オープンスタブ4 は短絡回路として働くために30GHz付近においてリ ターンロス値は小さくなることが予想される。このマイ クロ波回路のモデルにおいて、マイクロストリップ線路 の一端は無反射終端し他端から見込んだリターンロス特 性を測定した結果を図7に示す。この測定結果からみる と、周波数30.2GHzにおいてリターンロスは急激 に増大し、リターンロス特性曲線上に15dB以上の急 激な偏差が生じている。この急激な偏差はパッケージの 共振によるものでオープンスタブ4の短絡作用を防げる 20 不要な特性である。この不要共振を抑制する方法として は電波吸収体を用いる方法、動作周波数帯が遮断周波数 以下となるような内部空間寸法を持つバッケージを用い る方法、あるいは共振自体が起こらない構造、寸法、配 置の最適化を図るという方法等が挙げられる。この内、 最も簡便でかつ効果の上がる方法として電波吸収体が従 来良く用いられていた。この電波吸収体は高周波損の大 きい樹脂等で出来ているものであり、その使用にあたっ ては電波吸収体をパッケージの内壁や天板の内側等のな るべく回路に損失を与えない所に塗りつけたり、貼りつ けたりして用いる。これによりマイクロストリップ線路 より発生する不要放射を吸収し、回路特性の不要共振を 抑制する。

【0003】この電波吸収体を用いる方法は簡便である 反面、次のような問題を有している。 (1)パッケー ジ1つ1つに電波吸収体を塗りつけたり、貼りつけたり しなければならず大変手間がかかる。

【0004】(2)電波吸収体を用いるためにその分の 材料費並びに製造工程の増加によってコストが増加す る。

- 40 (3)また一般に、マイクロ波回路の寸法は回路の整合をとる関係上周波数が高くなるほどに小さくなるため、マイクロ波回路に影響のないようにパッケージ内に電波吸収体を塗りつけたり、貼りつけたりするという作業が非常に細かな作業になるため必ずしも簡便な方法ではなくなる。
  - (4)使用周波数帯において電波吸収率の良い材料を選択する必要がある等の問題があり、新たな対策が望まれていた。

[0005]

50 【発明が解決しようとする課題】以上述べてきたように

マイクロ波回路のパッケージ内部の不要共振を減じるた め電波吸収体を用いているが、塗布、貼付けには非常に 手間がかかり、また、マイクロ波回路の小型化に伴い作 業技術が困難化する等の問題点が生じていた。

【0006】本発明は、上記欠点を除去すべくなされた もので、マイクロ波回路の誘電体基板上に抵抗膜を形成 することで、特別な加工技術、工程を必要とせずに、ま た最小限の部品点数で効率よくマイクロ波回路のパッケ ージ内に発生する不要共振を低減するマイクロ波回路を 提供する。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、誘電体基板 と、この誘電体基板表面上に形成されるマイクロストリ ップ線路と、前記誘電体基板裏面上に形成される接地導 体と、前記マイクロストリップ線路に電気的に接触する ことなく所定の距離を隔てて前記誘電体基板表面上に形 成される抵抗膜と、前記誘電体基板を収納するバッケー ジとを具備することを特徴とするマイクロ波回路を提供 する。

#### [0008]

【作用】上記構成によれば、誘電体基板上に設けられる マイクロストリップ線路から所定の距離を隔てて抵抗膜 を形成する。このパッケージ内に起こる不要共振を低減 させるに有効なこの抵抗膜は、回路に設けられる抵抗体 の製造過程と同一工程内で形成することができるため、 作業工程の簡易化につながり、また、小型化されたマイ クロ波回路の製造においても適用が可能となる。

### [0009]

【実施例】以下に本発明にかかるマイクロ波回路の一実 イクロ波回路の一モデルを示す斜視図である。したがっ て、実際には金属パッケージ5内には、抵抗や、コンデ ンサ等が収納され、マイクロストリップ線路の回路パタ ーンももっと複雑なものである。

【0010】図1に示すように、金属のパッケージ5内 に収納される誘電体基板2上には、マイクロストリップ 線路1が設けられ、その途中にはオープンスタブ4が配 されている。また、このマイクロストリップ線路1及び オープンスタブ4から所定の距離をおいてNiCr、T aN3 、CrSiO、Ti等から成る薄膜もしくは、厚 40 膜の抵抗(以下抵抗膜という)3が、誘電体基板2の表 面を覆っている。また、この誘電体基板2の裏面には接 地導体7が全面または一部において形成されている。

【0011】パッケージ5は、マイクロ波回路から発生 する不要共振を低減させる効果を有しており、マイクロ 波回路を完全に覆ってしまうものや、本実施例のような 一方向が開いているもの等様々な形状のものがある.

【0012】また、誘電体基板2は、この実施例ではア ルミナ製のセラミック基板であるとするが、その他にも テフロン基板やサファイア、石英製のセラミック基板を 用いることも可能である。

【0013】ところで、図1に示すマイクロ波回路の各 構成寸法は、従来例との特性比較のため同寸法としてあ る。すなわち、パッケージ内の空間寸法の長さa=5. 8㎜、幅b=8,6㎜、高さd=3,0㎜とし、マイク ロストリップ線路の基板厚H=0.25㎜、基板の誘電 率er=9.8、ストリップ幅W=0.25㎜、スタブ 長L=0.86 mとしている。なお、NiCr抵抗膜3 のシート抵抗は、R=50Ω/口、抵抗膜3とマイクロ 10 トリップ線路1の間隔はG=1.5mとしている。 そ こで、図2に本願発明のマイクロ波回路の構造から解析 したリターンロス特性を示す。 縦軸はリターンロス (d B)を示し、横軸は周波数(GHz)を示すものであ る。その手段は、従来技術として示した図6、図7の解 析方法と同様に行い、すなわち、マイクロストリップ線 路1の一端を無反射終端させ、他端から見込んだリター ンロス特性を計測する。

【0014】図2のグラフに示される解析結果をみると 30GHz付近において、従来のマイクロ波回路のリタ 20 ーンロス特性のグラフ図5にみられるような不要共振は なく、急激なリターンロス特性の落ち込みは存在してい ない。

【0015】つまり、マイクロ波回路に抵抗膜3を設け たことで抵抗膜3が金属パッケージ5内の共振Qを低下 させる作用をもつためであり、不要な共振を除去する効 果を有していることを表している。

【0016】次に、図1に示す抵抗膜3を有する誘電体 基板2のフォトエッチング法による製造方法の一例を図 3、図4を参照して簡単に説明する。図3、図4に誘電 施例を図面を参照しながら詳細に説明する。図1は、マ 30 体基板2を上から見た平面図及びA-A における切断 面を示す。

> 【0017】 増幅器等では、普通その回路パターンにバ イアス回路などを有するため抵抗を設けている。よっ て、ここでは本発明にかかる抵抗膜とともにマイクロス トリップ線路に、最も一般的に設けられる抵抗体を有す る回路基板の形成過程を示すことにする。

> 【0018】まず、誘電体基板2表面に抵抗体材料とし て例えばNiCr抵抗膜3を薄膜形成させる(図3

> (a))、次にこのNiCr抵抗膜3上に感光性樹脂で あるフォト・レジスト10を塗布しフォト・マスクによ りマスキングをし、これに紫外線を照射し感光する。感 光させた部分のフォト・レジスト10は変形し溶け去る (図3(b))、

> 【0019】このフォト・レジスト10が溶け去った部 分は、不要部分であるので化学腐食(エッチング)し、 NiCr抵抗膜3を取り去る。フォト・レジスト10を 洗浄除去する(図3(c))。

【0020】次に、再びフォト・レジスト10を誘電体 基板2表面に塗布し、フォトマスクにより必要部をマス 50 キングし、紫外線を照射感光する。このとき不要部分の

フォトレジスト10は変形し、溶け去り、マイクロスト リップ線路1の形状が形成される(図4(a))。

【0021】この誘電体基板2に例えばAu(金)11 を真空蒸着させ、マイクロストリップ線路1を形成する (図4(b)).この誘電体基板2からフォト・レジス ト10を除去することで、回路に抵抗体12を有するマ イクロ波回路基板が実現される(図4(c))。

【0022】上記したような抵抗体12を有する回路基 板9の形成過程に示したように図1における不要共振を 軽減させる作用を持つ抵抗膜3すなわち不要波軽減用抵 10 抗膜3は、一般的な回路基板の製造過程上で同時に形成 されるものであり、不要波軽減用抵抗膜3を回路基板上 に形成するために特別な工程及び技術を必要とすること はない.

【0023】したがって、不要共振の低減において、本 発明では不要波軽減用抵抗膜3を誘電体基板2の表面上 に他の回路部品と同時に製造するため、従来のような電 波吸収体の貼り付け、塗布といったわずらわしい作業を 必要とせず、工程数も大幅に簡略化、削減される。さら に、将来においてマイクロ波回路がますます高周波数化 20 されるに伴い、機器は小型化に向うものであるが、その 際においても本発明は非常に有効なものであると思われ

【0024】なお、本発明は図5に示すようなマイクロ ストリップ線路1の両側に接地導体7を配したコプレー ナ線路においても有用なもであり、その場合においても 上述してきた実施例と同様に接地導体7より一定の距離 をおいて不要波軽減用抵抗膜3を設けることで不要共振 を低減することができる。

【0025】また、上述してきた実施例では誘電体基板 30 を示す図。 2表面のほぼ全面にわたり、不要波軽減用抵抗膜3を形 成したが誘電体基板2表面の一部分にみ不要波軽減用抵 抗膜3を形成しても同様に不要共振を低減させる効果を 有している。この場合基板上における電磁界の強部に不 要波軽減用抵抗膜3を設けた方が不要共振の低減効率は 高い。

【0026】また、図3、図4に示す前記した回路基板 の形成過程の一例において、薄膜の生成技術として真空 蒸着法を用いたが、その他スパッタリング法等を用いて もよい.

【0027】また、不要共振を低減させるべき誘電体基 板上に抵抗体を設けるが、これに加えて金属パッケージ 内壁に電波吸収体を設けることでさらに良好な不要共振 低減効果を有することが可能である。

6

【0028】さらに、これまで不平衡モード伝送線路に ついて述べてきたが、平衡モード伝送線路においても同 様の効果を持つマイクロ波回路を実現することができ る。またマイクロ波帯の機器に限らずその他の高周波帯 を使用する機器の不要共振を低減するにも適用が可能で ある.

## [0029]

【発明の効果】以上述べたように、従来、電波の不要共 振を防止するために電波吸収体の塗布、貼付けといった 作業工程及び作業技術が必要とされていたが、本発明に よれば、回路に設けられる抵抗体の形成と同一工程内で 不要共振の低減に有効な抵抗膜を設けることが可能とな る。したがって、作業工程数の簡略化につながるととも に、その作業も容易化され、ますます小型化されるマイ クロ波回路の製造において非常に有効な手段となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明にかかるマイクロ波回路の一実施例を 示す図、

【図2】 図1のマイクロ波回路の構造におけるリター ンロス特性を示すグラフ。

【図3】 本発明にかかるマイクロ波回路における回路 基板形成の工程を示す図。

【図4】 本発明にかかるマイクロ波回路における回路 基板形成の工程を示す図。

【図5】 本発明にかかるマイクロ波回路の他の実施例

【図6】 従来のマイクロ波回路の構成を示す図。

【図7】 図6のマイクロ波回路の構造におけるリター ンロス特性を示すグラフ。

#### 【符号の説明】

1…マイクロストリップ線路

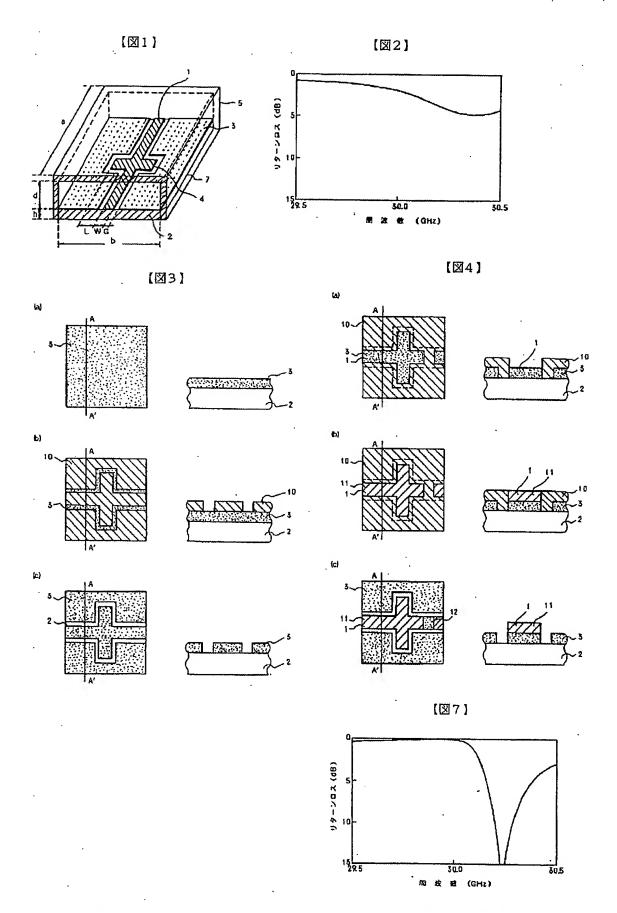
2…誘電体基板

3…抵抗膜

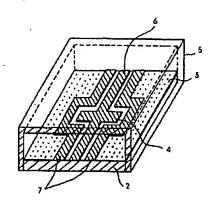
4…オープンスタブ

5…パッケージ

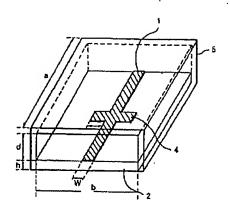
7…接地導体



【図5】



【図6】



フロントページの続き

(51) Int. CI.6 H O 5 K 3/14

識別記号 庁内整理番号 A 7511-4E

FI

技術表示箇所

PAT-NO:

JP407273509A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 07273509 A

TITLE:

MANUFACTURE OF MICROWAVE CIRCUIT AND

PRINTED CIRCUIT

BOARD

PUBN-DATE:

October 20, 1995

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

KASHIWABARA, YASUSHI YOSHINAGA, HIROYUKI ABE, FUMIICHIROU

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO:

JP06065351

APPL-DATE:

April 4, 1994

INT-CL (IPC): H01P003/08, H01P001/00 , H01P005/02 ,

H01P011/00 , H05K001/16

, H05K003/14

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce unwanted resonance of the microwave circuit with a simple method.

CONSTITUTION: A dielectric board 2 is a board on the front side of which a microstrip line is formed and on the rear side of which a

ground conductor 7 is
formed. Unwanted resonance generated in the microwave
circuit is reduced by a
package 5 containing the dielectric board 2 and a
resistance film 3 formed on
the front side of the dielectric board 2 apart from the
microstrip line 1 by a
prescribed distance.

COPYRIGHT: (C) 1995, JPO

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.